Best Available Copy

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-196961

(43)Date of publication of application: 14.07.2000

(51)Int.CI.

H04N 5/335 H01L 27/146

(21)Application number : 10-374031

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

28.12.1998

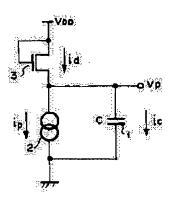
(72)Inventor: HOSHI JUNICHI

(54) IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an image pickup device of a high quality picture adapted to human eyes by allowing a nonlinear resistant element to nonlinearly converting the electric charge of optical signals stored in photoelectric conversion elements in the storing period of photoelectric conversion elements.

SOLUTION: In the image pickup device having the photoelectric conversion elements 1, 2 and the nonlinear resistant element 3 connected to the elements 1, 2, the element 3 nonlinearly converts the electric charge of the optical signals stored in the elements 1, 2 in the storing period of the elements 1, 2. In this image pickup device, reset of each photoelectric conversion cell, reading of noise and signals and control of photoelectric conversion are executed by a vertical register and control of a noise removing and memory part formed of a noise removed signal storage constitution part is executed by a horizontal shift register. Then, a signal is amplified by an amplifier to be converted into a digital signal through an AGC and an A/D converter.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-196961A) (P2000-196961A) (43)公開日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51)Int. Cl. 7 識別記号 FI デーマコード (参考) H 0 4 N 5/335 E 4M118 U 5C024 H 0 1 L 27/146 H 0 1 L 27/14 A

審査請求 未請求 請求項の数12 ОL (全9頁)

(21)出願番号 特願平10-374031

(22)出願日 平成10年12月28日(1998.12.28)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 星 淳一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノ

ン株式会社内

(74)代理人 100065385

弁理士 山下 穣平

Fターム(参考) 4M118 AA02 AA10 AB01 BA14 CA03

DD09 DD12 FA06 FA14 GC08

5C024 AA01 CA05 CA15 CA21 FA01

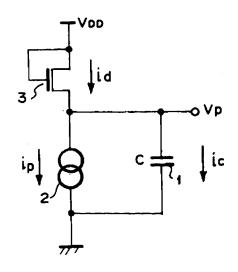
GA01 GA31 HA10

(54) 【発明の名称】 撮像装置

(57)【要約】

【課題】 人間の眼に適応した高画質の撮像装置を得

【解決手段】 光電変換素子1,2と該光電変換素子に接続される非線型抵抗素子3とを画素内に有する撮像装置であって、非線型抵抗素子3は、光電変換素子の蓄積期間中に光電変換素子中に蓄積する光信号電荷を非線型変換する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光電変換素子と該光電変換素子に接続される非線型抵抗素子とを画素内に有する撮像装置であって、前記非線型抵抗素子は、前記光電変換素子の蓄積期間中に前記光電変換素子中に蓄積する光信号電荷を非線型変換する撮像装置。

【請求項2】 少なくとも、複数の光電変換素子と、該複数の光電変換素子にそれぞれ接続される複数の非線型抵抗素子と、前記複数の光電変換素子からの信号を増幅する増幅手段とで単位セルが構成され、該増幅手段は前記複数の光電変換素子間で共有されている撮像装置であって、前記非線型抵抗素子は、前記光電変換素子の蓄積期間中に前記光電変換素子中に蓄積する光信号電荷を非線型変換する撮像装置。

【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の撮像装置において、得られた光電変換特性の少なくとも一部に対数圧縮型の領域を有し、該領域の傾きは2.8V/20dB以上であることを特徴とする撮像装置。

【請求項4】 請求項1又は請求項2に記載の撮像装置において、前記非線型抵抗素子は負荷MOSFETであることを特徴とする撮像装置。

【請求項5】 請求項4に記載の撮像装置において、前記負荷MOSFETのサブスレッショルド特性を代表するnファクタの値は、

【数1】

$$\frac{2.8}{\left(\frac{kT}{q}\right) \times 1 \times 10}$$

以上であることを特徴とする撮像装置。

【請求項6】 請求項1又は請求項2に記載の撮像装置において、得られた光電変換特性の少なくとも一部に対数圧縮型の領域を有し、該対数圧縮型の特性が該光電変換特性の高域側に有ることを特徴とする撮像装置。

【請求項7】 請求項6に記載の撮像装置において、前記対数圧縮型の特性が始まる電圧が、前記非線型抵抗素子である負荷MOSFETのスレッショルド電圧で決められることを特徴とする撮像装置。

【請求項8】 請求項4に記載の撮像装置において、前記負荷MOSFETは強い光が照射された場合に発生する過剰な電荷を逃がすオーバーフロードレインとして働くことを特徴とする撮像装置。

【請求項9】 請求項1又は請求項2に記載の撮像装置はCMOSセンサーであることを特徴とする撮像装置。

【請求項10】 請求項2に記載の撮像装置において、 前記光電変換素子及び前記増幅手段の制御電極をリセットするためのリセット手段を前記非線型抵抗素子が兼ね ることを特徴とする撮像装置。

【請求項11】 光電変換素子と該光電変換素子に接続 される非線型抵抗素子とを画素内に有する撮像装置であ って、得られた光電変換特性の少なくとも一部に対数圧縮型の領域を有し、該領域の傾きは2.8 V/20dB 以上であることを特徴とする撮像装置。

【請求項12】 光電変換素子と該光電変換素子に接続される非線型抵抗素子とを画素内に有する撮像装置であって、

前記非線型抵抗素子は負荷MOSFETであり、前記負荷MOSFETのサブシュレッショルド特性を代表する nファクタの値は、

10 【数2】

$$\frac{2.8}{\left(\frac{kT}{g}\right) \times 1 \times 10}$$

以上であることを特徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は撮像装置に係わり、特に光電変換特性が非線型な撮像装置に関する。本発明 20 は画素間で増幅手段(アンプ)を共有する撮像装置に好適に用いられるものである。

[0002]

【従来の技術】従来の固体撮像装置は、主に単結晶シリコン基板上に形成されているために、光電変換素子はp-n接合を有する逆パイアスされたダイオード(ホトダイオード)あるいは表面電極によって形成されたポテンシャルウェル(ホトゲート)等が用いられる。これらの光電変換素子の光電変換特性は、下は数個の光キャリヤである電子から、上は数万個の電子を検知する特性となっている。光電変換特性は、光子1個に対して光キャリヤ1対(電子とホール)が生成され、また蓄積された電荷は光電変換素子のコンデンサ容量によって電荷ー電圧変換されるために、基本的に線型な特性を示す。光電変換特性のダイナミックレンジは約4桁であり、光電変換特性のS/N比は高域側で大きく(≦10,000)、低域側で小さく(≥1) なっている。

【0003】しかし、人間の眼はコントラストを重視するようにできており、1.5%以下の照度差では両者を識別することは困難である。従って人間が撮像装置の出力特性を直視するような系においては、光電変換特性の高域側の特性は無駄なものとなり、低域側の特性は不満足なものとなっている。

【0004】これらの理由により、近年、対数圧縮型の 撮像装置が注目を浴びている。対数圧縮方法には、大別 してダイオードの順方向電流を利用したもの、MOSF ETのサブスレッショルド特性を利用したものがある。 特に後者は光電変換素子との相性が良いため、よく研究 されている。

【0005】MOSFETのサブスレッショルド特性を利用した撮像装置の例には、① 映像メディア学会誌Vol

1

3

52,No.2 pp214(1998)、② ISSCC98 FA11.5:A256×256 CMOS Imaging Array With Wide Dynamic Range Pixels and Column-Parallel Digital Output、③ 特開平5-167848号公報、④ 特開平5-347515号公報等に開示されたものがある。

【0006】CMOSセンサにおいては、図7に示すように、ホトダイオード101あるいは増幅手段であるソースフォロワアンプ102にリセットを行うためのMOSFET104が接続されているために、対数圧縮は、新たなデバイスを追加することなく、実現可能となって10いる。即ち、リセットMOSFETに相当するMOSFET104がサブスレッショルド特性を示すような領域で使用する限り、前記①の映像メディア学会誌で指摘されているように、光電流は対数圧縮されて出力される。【0007】また、サブスレッショルド特性を示すMOSFET104は、必ずしもアクティブである必要はなく、上記②の特関平5-347515号公報に示したようなゲートとドレインをショートしたロード(負荷)MOSFETであっても構わない。ただし、リセットMO

【0008】また、上記②に示されるように、リセット MOSFET104のゲートに、あるタイミングで電圧 ϕ_{RES} を印加し、間欠的に開閉させることによっても対数圧縮は可能である。

OSFETを負荷MOSFETと並列に新たに設けるこ

SFETとしては使用できなくなるために、リセットM 20

【0009】また、画素数が増加した場合に有効な、画素間で増幅手段を共有した撮像装置には、例えば特開昭63-100879号公報、特開平9-46596号公報等がある。

【0010】図8に4画素で増幅手段(アンプ)を共有した例を示す。同図に示すように、単位セルは、4つのホトダイオード111-1~111-4、ホトダイオード111-1~111-4で共有されるソースフォロワアンプ112、ソースフォロワアンプ112のゲートに4つのホトダイオード111-1~111-4からの信号電荷が混じり合わないように両者間に設けられた転送ゲート115-1~115-4、リセット用のMOSFET113から構成されている。

[0011]

とが求められる。

【発明が解決しようとする課題】しかし、一般に対数圧 縮型センサは通常の線型なセンサに比べると画質がよく ない傾向がある。

【0012】前述のように線型なセンサにおいても低域側のS/Nは充分ではないが、従来の対数圧縮型センサにおいては、その目的がダイナミックレンジの拡大であり、従って広範な光量に対してその光電変換特性を設定したために、高域側のS/N比が犠牲になりがちであった。しかも線型なセンサにおいてはでき得る限りゲイン

等を調節して、高域側で使用するようにシステム側で組まれているために、高域側のS/N比について対数圧縮型センサと線型なセンサとの差は歴然であった。

【0013】また、撮像装置は一般に常温で使用されるために、熱雑音の影響を受ける。この常温で動作するためにはその論理レベルは少なくとも、kT1n2/q (V) 程度は必要であると言われている。

【0014】これは数十mVのオーダーであるが、前述の線型なセンサにおいても充分大きな値である。即ち、光電変換素子に印加されるバイアスは数V程度であり、従ってノイズレベルは数V/10,000でコンマ数mV程度であることが求められる。しかし実際には熱雑音に由来するランダムノイズの大きさは前述のように数十mVオーダーであり、S/N比に対するランダムノイズの影響が非常に大きいものであることが判る。

【0015】また図8から判るように、画素間でアンプを共有した系においては、リセットMOSFET114がアンプ112側に設けられているために、各ホトダイオード111-1~111-4の信号を対数圧縮することは、転送ゲート115-1~115-4が閉じている蓄積期間中に行うことができない。

【0016】従って転送ゲート115が開く信号転送時に行うことになるが、転送時に流れる信号電流は、アンプ112のゲート容量を充電する電流であり、従って必ずしも定常電流ではない。これは前述の文献①中の

(1) 式に示した仮定が成立たなくなることを示しており、この理由により対数圧縮の原理が不成立となってしまう。

【0017】また、転送時にリセットMOSFET11 4のゲートを間欠的に開くことで対数圧縮することも可能であるが、転送時間が約1μsecと短かく、また充電電流が非定常であることから、そのタイミングは非常にクリティカルなものとなってしまい、事実上、使用ができない。

[0018]

50

【課題を解決するための手段および作用】本発明の撮像装置は、光電変換素子と該光電変換素子に接続される非線型抵抗素子とを画素内に有する撮像装置であって、前記非線型抵抗素子は、前記光電変換素子の蓄積期間中に前記光電変換素子中に蓄積する光信号電荷を非線型変換する撮像装置である。

【0019】また本発明の撮像装置は、少なくとも、複数の光電変換素子と、該複数の光電変換素子にそれぞれ接続される複数の非線型抵抗素子と、前記複数の光電変換素子からの信号を増幅する増幅手段とで単位セルが構成され、該増幅手段は前記複数の光電変換素子間で共有されている撮像装置であって、前記非線型抵抗素子は、前記光電変換素子の蓄積期間中に前記光電変換素子中に蓄積する光信号電荷を非線型変換する撮像装置である。

【0020】本発明の撮像装置の光電変換特性は、人間

の眼の特性を考慮し、線型でなく、非線型であり、対数 圧縮型センサのそれに近いものとする。感度の調節は他 の手段、例えば電子シャッター (露光時間) 等でも調節 可能であるため、広いダイナミックレンジは必ずしも必 要ではない。

【0021】対数圧縮センサの画質の改善は、そのダイ ナミックレンジを狭くすることによって行う。即ち、室 温ではkTln2/aの値は17.9mVであり、これ が1.5%=0.129dBの照度差の場合に論理レベ ルとして確定すれば良いことから、対数圧縮型の部分の 10 光電変換特性の傾きの部分を2.8 V/20dBとす る。

【0022】これにより本発明の撮像装置は通常の数V の印加電圧ではダイナミックレンジは1~2桁となる が、その代わり微妙な色調の差が表現可能なものと成 る。また充分に大きく取った雑音許容度と対数圧縮によ り、各種ノイズの対策が容易となることも色調の向上に 寄与する。

【0023】通常の画像においては、注目している物体 の輝度差は人間の眼が感知する~8桁という広いダイナ ミックレンジほどは広くはない。

【0024】また、本発明の低域側(黒レベル)は通常 の線型センサと同様にノイズに埋もれてしまうが、これ は通常の画像モニタの反射率が約5%もあることを考え*

 $e \times p \left\{ \frac{q}{n k T} \left(V_{g} - V_{s} - V_{\tau} \right) \right\}$

Vs: 負荷MOSFETのソース電圧

V_T: 負荷MOSFETのスレッショルド電圧

が成立つ。

【0030】この系を蓄積期間中の境界条件Vp(t=※30

 $Vp \sim V_{po} - V_{c}$ log(ip/i₀) ... (4)

となり、対数圧縮されることが分かる。

【0032】ここでVo, ioは、

[0033]

【数5】

 $V_o = n k T/q$... (5)

[0034]

【数6】

 $i_o = i d_o e x p (-V_T / V_o)$... (6)

である。

となる。

【0039】式(7)のV_T 依存性は実施例で具体的に 説明を行う。

[0040]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 50 【0042】単位セルは大きさ8μm角の画素4つから

い。むしろブルーミング、スミア等、副作用の出ない耐 光量性が求められる。本発明においては、その対策を効 率的に行うことができる。 【0025】また光電変換特性の高域側のみを対数圧縮

*ると、特に問題ではない。また高域側 (白レベル) は線

型センサと比べるとつぶれ易くなるが、ゲインコントロ

ールを注目している物体に合せることで問題とはならな

化することによって銀塩フィルムの有するS字特性をも 本発明を用いることで実現可能である。

【0026】また複数の光電変換素子間でアンプを共有 した系においては、光電変換素子に負荷MOSFET等 の非線型抵抗を各々接続することによってその対数圧縮 を実現する。

【0027】以下に式を用いてその原理を説明する。 今、簡単のために図1に示したような1つのホトダイオ

ードと1つの非線型抵抗の系を考える。

 $(**,0) = V_{DD}$ で解くと、t >> 0で

【0028】容量1と定電流電源2はホトダイオードを 等価回路で表現したものである。今簡単のために容量1 は一定値C(F)としてある。ipは受光により発生す る光電流(A)を表現している。3は負荷MOSFET 20 から成る非線型抵抗であり、

[0029]

[0031] 【数4】

【数3】

★【0035】注意すべきは本発明は上述の②の文献に記 載された定電流モードではなく、蓄積モードで対数圧縮 を行っている点である。

【0036】また、本発明は負荷MOSFETのスレッ ショルド電圧 Vェ の値を変えることによって、対数圧縮 が始まる点を任意に設定することもできる。

【0037】式(3)を境界条件で解くと、

[0038]

詳細に説明する。

【0041】本発明の撮像装置の一実施例である、4画 素毎に共通アンプを有するCMOSセンサの単位セルの 等価回路図を図2に示す。

成り、 16μ m角の大きさである。セルは 0.4μ mルールのCMOSプロセスによって形成されている。

【0043】図2において、 $21-1\sim21-4$ はホトダイオードであり、その容量は約10fFである。22は増幅手段であるソースフォロワアンプであり、転送ゲート $25-1\sim25-4$ を介してホトダイオード $21-1\sim21-4$ と接続されている。23はソースフォロワアンプ22の各行を選択するための選択MOSFETであり、ソースフォロワアンプ22のゲート電極中の信号電荷情報は、選択MOSFET23を通して電流の形で 10垂直信号線26から読出される。24はゲート電極をリセットするためのリセットMOSFETである。

【0044】ホトダイオード $21-1\sim21-4$ はそれ ぞれL= 0.4μ m、W= 1.6μ m、V $_{\tau}=1.0$ V、V $_{o}=47.78$ mV、id $_{o}=6.526\mu$ Aの負荷MOSFET2 $9-1\sim29-4$ によって電源電圧V $_{DD}=3.5$ Vと接続されている。

【0045】負荷MOSFET $29-1\sim29-4$ はt = 30 ms e c の蓄積期間中にホトダイオード中の蓄積電荷である電子を電源 V_{DD} へ逃がす働きを有する。

【0046】まずリセットMOSFET24によってソースフォロワアンプ22のゲート電極及び各ホトダイオード21-1~21-4の電位が $V_{\rm DD}$ にリセットされた後に、各転送ゲート25-1~25-4を閉じて蓄積が始まる。ホトダイオード21-1~21-4に入射した光は信号電荷である電子を発生させ、徐々にホトダイオード電圧 $V_{\rm P}$ が降下していく。

【0047】それと共に負荷MOSFET29間に印加される電圧が増加し、負荷MOSFET29のチャネルコンダクタンスが増加し、それに比例した電流が流れるようになる。そして式(4)を用いて説明した原理に従って対数圧縮作用がホトダイオード電圧Vpに対して働く。

【0048】蓄積時間 $t = 30 \, \text{mse} \, \text{c}$ が終了した後に、ホトダイオード $21-1\sim 21-4$ 中に蓄積した信号電荷は、転送ゲート $25-1\sim 25-4$ を通ってソースフォロワアンプ 220 がートへと運ばれる。

【0049】図3に本実施例の式(7)によって計算した光電変換特性を示す。

【0.050】本実施例は $V_T = 1.0$ Vであるので、光 40 電流 i p $i 10^{-14}$ A以上で対数圧縮特性を示すことが 判る。また本実施例ではダイナミックレンジは非常に広 く、5 桁以上が確保されている。

【0051】また本発明の他の実施例として、途中まで 線型特性を示し、途中から対数圧縮型特性を示す例を挙 げる。図2に示した回路構成はそのままで、負荷MOS $FET29のV_T$ を4.0Vとした場合である。

【 0 0 5 2 】 図 4 に同様にして式 (7) によって計算した光電変換特性を示す。図 4 によれば 1 0⁻¹² A 近傍までは線型特性を示し、その後は対数圧縮型に移行するこ

とが判る。

【0053】本実施例によれば光電変換特性は銀塩フィルムに見られるS字カーブの特性に近いものになっている。

【0054】またホトダイオードの飽和する電圧 V_{DD} = 3. 5 Vに近い領域で、ホトダイオード中の信号電荷である電子を電源 V_{DD} に逃がす働きを有することから、前述したブルーミング等を防止するオーバーフロードレインとしての働きを有することが期待できる。

0 【0055】図5に本実施例の単位セルの概略断面図を 示す。

【0056】シリコンCZN(100)基板51上に形成された深さ 2μ mのpウェル52の中に、光電変換部であるホトダイオードの一方の半導体領域である深さ 0.45μ mの n^+ 拡散層54が形成されている。

【0057】 n^+ 拡散層54はシリサイドで形成された ゲート長 $0.4\mu m$ のゲート電極56を介して他の n^+ 拡散層55に接している。拡散層55からは金属電極57が引出されており、ゲート電極56と図示しない電源 V_{DD} に接続されている。

【0058】ホトダイオードを構成する n^+ 拡散層5 4, pウェル52には図示しない転送ゲートを介して逆バイアス電圧が印加されており、 n^+ 拡散層54, pウェル52のp-n接合は逆バイアスされている。その結果、キャリヤの存在しない空乏層がp-n接合をはさんで広がっており、そこに遮光膜58を通過して入射した光が当たると、キャリヤ対が発生する。発生した電子は n^+ 拡散層54に、ホールはpウェル52を介して外方へと輸送される。

○ 【0059】蓄積した電子は最もポテンシャル障壁の低い所を通って逃げようとするが、一番障壁が低い部分は通常の転送MOSFETのチャネルではなく負荷MOSFETに相当するゲート電極56下のチャネルである。ゲート電極56下のチャネルはサブスレッショルド特性を示す状態に有り、従って容易に蓄積電荷である電子を電源Vppに運び去る。

【0060】本実施例は通常の線型特性を示すセンサとは異なり、転送MOSFETを通して蓄積した電荷がソースフォロワアンプ側にもれ出ることはなく、耐ブルーミング性、耐光性が向上する。

【0061】また、本発明の更なる他の実施例である撮像装置を以下に示す。

【0062】本実施例の画素部の単位セルは図2に示した構成と同様ではあるが、CMOSセンサを構成する製造プロセス条件及びデバイスパラメータが異なる。即ち、pウェル濃度は 10^{18} c m $^{-3}$ と高濃度であり、また非線型抵抗である負荷MOSFET29のゲート酸化膜厚は $1.5\mu m$ と厚い。

【0063】式(5)中のnはnファクタと呼ばれ、

 $[0 \ [0 \ 0 \ 6 \ 4]]$

9

【数8】

$$n = 1 + \frac{C_{\text{DEP}}}{C_{\text{G}}}$$

と表わされる。ここで CDEP は空乏層の容量であり、 C 。はゲート容量である。

【0065】容量Cpep は単位面積当り1.42×10 -7F/c m² であるのに対して、ゲート容量C_c は2. 36×10⁻⁹F/cm²と約2桁小さいためにnファク タは61.2という大きな値となる。

【0066】この大きなnファクタは式(5)から判る*10

$$S = \frac{V \circ}{1 \circ g_{10} \circ} = V \circ 1 \circ 1 \circ 0$$

で表わされる。

【0069】今、Vo=1.58VであるからSの値は 3.63V/20dBとなる。

【0070】本実施例によれば前述したように、熱雑音 に埋もれることなく、人間の眼が検出可能な1.5%の※

$$n \ge \frac{2.8}{\left(\frac{kT}{q}\right) \times 1 \times 10}$$

と選んだことによって達成されている。

【0072】図6に本発明の更なる他の実施例である、 4画素毎に共通アンプを有するCMOSセンサの単位セ ルの等価回路図を示す。また以下にその動作原理を示

【0073】まず各MOSFET69-1~69-4の ゲート電極に接続されている
ØRES
配線に正の電圧を印 加し、各MOSFET69-1~69-4を導通させ、 各ホトダイオード61-1~61-4をVpp電源に接続 させることでホトダイオード61-1~61-4中に有 る電荷をリセット除去する。

【0074】次いで各転送ゲート65-1~65-4を 開けることによって、ソースフォロワアンプ62と各ホ トダイオード61-1~61-4を接続させ、間接的に V_{рр}電源と接続させることで、ソースフォロワアンプ6 2のゲート電位をリセットする。

【0075】次いで各転送ゲート65-1~65-4を 閉じ、 ØRES 配線を VDD電源と同じ電位に保つことで、 各MOSFET69-1~69-4を負荷MOSFET として働くようにする。その際、MOSFET69-1 ~69-4はサブスレッショルド特性を示すように、そ のVтнは高め (> Vрр) に設定しておく。これで光信号 の蓄積が始まる。

【0076】ある一定時間の経過後、いずれかの画素の 転送ゲートのゲートを開いて蓄積した光信号電荷をソー スフォロワアンプ62のゲート電極へと転送する。その 際、光信号電荷は前述のように式(7)に示した働きに より対数圧縮されている。次いで ϕ_{SEL} により選択MO 50 る。また共通アンプA1からはリセット後のノイズも垂

... (8)

*ようにVoを大きな値(1.58V)とする。この大き なVoの値は式(4)の対数圧縮部分の光電変換特性の 傾きを大きくさせる。

【0067】今、光電流ipが1桁増加した場合の、光 出力電圧Vpp-Vpの増加分をSとすれば

[0068]

【数9】

(6)

... (9)

※コントラスト比を充分に検出することができる。これは

nファクタを

[0071]

【数10】

... (10)

SFET63を開いて信号を電流の形で垂直信号線66 から読出す。次いで、MOSFET63を閉じ、いずれ かの画素のMOSFET69に正の電圧を印加し、ホト ダイオード61及びソースフォロワアンプ62のゲート をV_{DD}でリセットする。その後転送ゲート65-1~6 5-4を閉じ、MOSFET69-1~69-4のゲー ト電位をVppにして負荷MOSモードとした後に、他の 画素の信号を同様にして読出す。

【0077】本実施例においては図2に示したリセット MOSFETが不要となり、またセル内の負荷MOSF ETに相当するMOSFETのゲートとドレイン間の接 続が不要となり、またセル間の水平方向の配線も6本 (上下 2本の ϕ_{RES} は 1本化が可能) であるため、更に レイアウト的に有利となる。

【0078】また本発明の非線型抵抗は何も負荷MOS FETに限るものではなく、公知のダイオードの順方向 特性を利用したものでも良い。ただし、一般にダイオー ドのnファクタは小さいため、式(10)を満足させる ためにはシリコン以外の材料を用いることが望ましい。 【0079】図9は単位セル及び信号読出し回路の概略 的構成図である。単位セルの構成は図2に示した構成と 同様である。図9の単位セルSは、4つの光電変換部と 1つの共通アンプから構成され、例えば図1の光電変換 部a11、a12、a21、a22にはカラーフィルタR1 (赤)、G1(緑)、G2(緑)、B2(青)が設けら れ、各光電変換部からR1信号、G1信号、B2信号、G2

信号が共通アンプA1から垂直出力線を介して出力され

11

直出力線を介して出力される。すなわち、光電変換部か ら信号が増幅手段の入力部 (ゲート) に転送される前に 配線øresに印加されるリセット信号によりリセット手 段24がオン状態となり増幅手段22の入力部がリセッ トされ、ノイズとしてセレクト手段23を介して垂直出 力線26に送られる。

【0080】100は信号蓄積用の容量Cs、ノイズ蓄 積用の容量Cx、容量切替え用のトランジスタM1, M 2、および信号出力用のトランジスタM3, M4で構成さ れる信号蓄積構成部である。1つの垂直出力線にはトラ 10 ンジスタM1、M2を介して信号蓄積用の容量Csとノイ ズ蓄積用の容量Cnが並列に設けられている。容量Csに 蓄積された信号と容量CMに蓄積されたノイズとは水平 シフトレジスタ (H・SR) 13によって制御されるト ランジスタM3、M4が同時にオンして各水平出力線に読 み出されて、減算アンプ10で信号からノイズが除去さ れ、AGC (オートゲインコントロール) 11、A/D コンバータ12を経てデジタル信号に変換される。水平 出力線はφHCで制御されるトランジスタM6によりリセ ットされる。なお、各光電変換部に対応して、信号蓄積 用の容量、ノイズ蓄積用の容量、容量切替え用のトラン ジスタ、および信号出力用のトランジスタをそれぞれ設 けて、ノイズ除去されたR、G、B信号を同時に出力す ることも可能である。

【0081】図10に上記撮像装置の全体構成図を示 す。各光電変換セルのリセット、ノイズ・信号読み出 し、光電変換の制御は垂直シフトレジスタ (V·SR) 15によって行われ、ノイズ除去・信号蓄積構成部10 0、200、300からなるノイズ除去・メモリ部14 の制御は水平シフトレジスタ (H・SR) 13によって 行われ、アンプ10で信号が増幅され、AGC11、A /Dコンバータ12を経てデジタル信号に変換される。 タイミングジェネレータ16は垂直シフトレジスタ (V ·SR) 15、水平シフトレジスタ (H·SR) 13、 アンプ10、AGC11、A/Dコンバータ12の動作 を制御する。17は行列状に光電変換セルが配置された 撮像素子部である。

【0082】図11に撮像システム概略図を示す。同図 に示すように、光学系71、絞り80を通って入射した 画像光はCMOSセンサー72上に結像する。CMOS センサー72上に配置されている画素アレーによって光 情報は電気信号へと変換され、ノイズ除去されて出力さ れる。その出力信号は信号処理回路73によって予め決 められた方法によって信号変換処理され、出力される。 信号処理された信号は、記録系、通信系74により情報 記録装置により記録、あるいは情報転送される。記録、 あるいは転送された信号は再生系77により再生され る。絞り80、CMOSセンサー72、信号処理回路7 3はタイミング制御回路75により制御され、光学系7 1、タイミング制御回路75、記録系・通信系74、再 50 26,66,116 出力線

生系77はシステムコントロール回路76により制御さ れる。

12

[0083]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 人間の眼の特性に適した撮像装置を容易に実現できる。 また高い色調を有し、熱雑音に強く、耐光性に優れ、銀 塩フィルムの有するS字特性に似た特性も容易に得るこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を説明するための等価回路図であ

【図2】本発明の撮像装置の一実施例である、4画素毎 に共通アンプを有するCMOSセンサの単位セルの等価 回路図である。

【図3】本発明の実施例の光電変換特性を示す特性図で

【図4】本発明の実施例の光電変換特性を示す特性図で ある。

【図5】本発明の実施例の単位セルの概略断面図であ

【図6】本発明の更なる他の実施例である、4画素毎に 共通アンプを有するCMOSセンサの単位セルの等価回 路図である。

【図7】CMOSセンサの一画素の構成を示す等価回路 図である。

【図8】4画素で増幅手段(アンプ)を共有した撮像装 置の単位セルの等価回路図である。

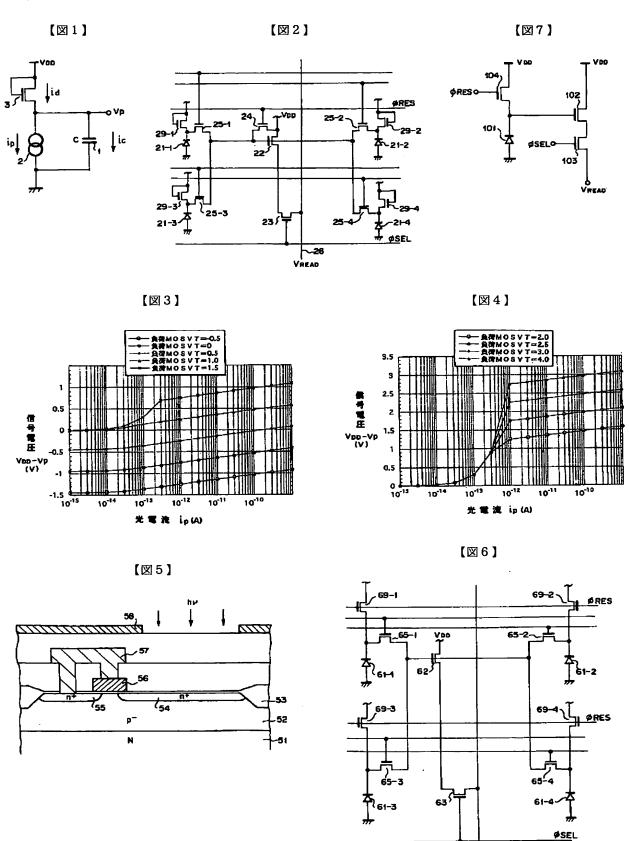
【図9】単位セル及び信号読出し回路の概略的構成図で

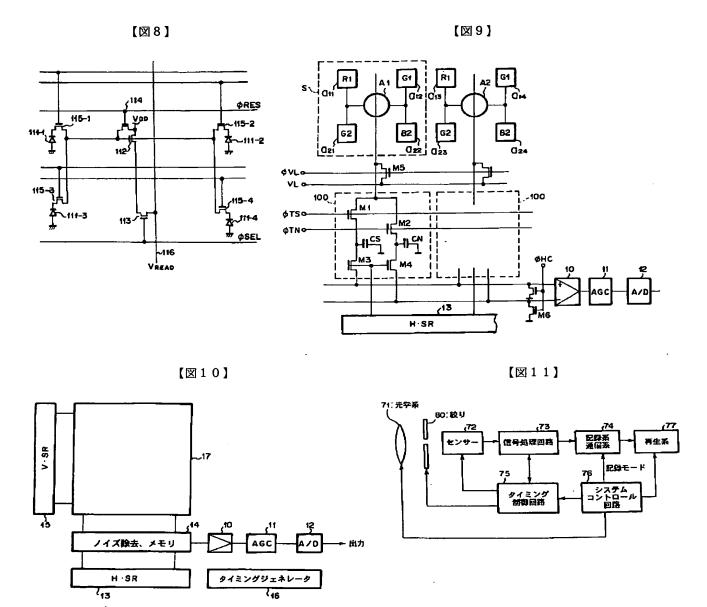
【図10】撮像装置の全体構成図を示す概略的構成図で ある。

【図11】撮像システムを示す概略的構成図である。 【符号の説明】

- 1 容量
- 2 定電流源
- 3 負荷MOSFET
- 51 基板
- 52 pウェル
- 53 酸化膜
- 5 4 n + 拡散層
 - 5 5 n t 拡散層
 - 56 ゲート電極
 - 57 配線
 - 58 遮光膜
 - 21、61、101、111 ホトダイオード
 - 22,62,102,112 ソースフォロワアンプ
 - 23,63,103,113 選択MOSFET
 - 24, 104, 114 UtylMOSFET
 - 25,65,115 転送ゲート

13 29,69 負荷MOSFET





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.